PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-181066

(43) Date of publication of application: 03.07.2001

(51)Int.Cl.

C04B 38/00 B01D 39/20 C04B 35/573 C04B 41/88 H01L 23/36

(21)Application number: 11-369086

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

27.12.1999

(72)Inventor: KAWAI CHIHIRO

(54) SILICON CARBIDE-BASED POROUS BODY AND COMPOSITE MATERIAL COMPRISING ALUMINUM AND THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an SiC porous body preferable for a filter and to obtain an Al/SiC-based composite material having high thermal conductivity and preferable for a heat sink for a semiconductor device by compositing the body with Al or an Al alloy.

SOLUTION: This SiC porous body is obtained by sintering SiC powder with C powder and has a three-dimensional skeleton sintered á-SiC hexagonal tabular particle, 30-60% porosity, 10-200 ì m mean pore diameter, ·30 Mpa three-point bending strength and ·10 W/m.K thermal conductivity. The Al/SiC- based composite material of the SiC porous body infiltrated with Al or an Al alloy has 40-70 vol.% SiC based on the whole, ·200 W/m.K thermal conductivity at 20° C and small coefficient of thermal expansion.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

停期2001-181066 (11)特許出顧公開 号

(P2001-181066A)

(43)公開日 平成13年7月3日(2001.7.3)

(51) Int CL.		裁別記号	FI		チャワート (参考)
C04B	38/00	303	C04B	00/86	303Z 4D019
BOID	39/20		B01D	39/20	Z 4G001
C04B	35/573		C04B	41/88	U 4G019
	41/88			35/28	101U 5F036
H01L	23/36		H01L 23/36	38/82	
			を有限が	米職分	審査開京 未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)
(21)出页番号	15	特國平11-389088	(71)出版((71) 出版人 00002130	8
				住友職	住友電気工業株式会社
(22) 出版日		平成11年12月27日(1999.12.27)		大阪府	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
			(72) 発明者	和合 千草	100
				兵庫県	兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友

(54) 【発明の名称】 数化ケイ業系多孔体及び阿多孔体とアルミニウムの複合材料

【課題】 フィルターとして好適な高強度で高熱伝導率 のSiC多孔体を提供し、このSIC多孔体をAI又は AI合金と複合させ、半導体装置用ヒートシンクとして 好適な高い熱伝導率を有するA1-S;C系複合材料を 【解決手段】 Si粉末とC粉末を焼結して、六角板状 のa型SiC粒子が焼結ネッキングした三次元骨格組織 00 mm、3 点曲げ強度が3 0 M P a 以上、2 0 ℃での このSiC多孔体中にAI叉はA1合金を容慢させたA 1 — S i C系複合材料は、S i Cが全体の40~10体 を持ち、気孔母が30~60%、平均梅孔径が10~2 熱伝導率が10W/m·K以上のSiC多孔体とする。 損%、20℃での熱伝導母が200W/m·K以上で、 熱度報係数が小さい。



特許諸状の範囲

「静水頂1】 六角板状のa型SiC粒子が焼結ネッキ m、 JIS増拠の3点曲げ強度が30MPa以上、20 Cでの数伝導母が10W/m·K以上であることを特徴 ングした三次元骨格組織を持つSiC多孔体であって、 気孔率が30~60%、平均細孔径が10~200μ とするSiC多孔体。

【請求項2】 請求項1のSiC多孔体からなる液体適 過用フィルター。 【請求項3】 請求項1のSiC多孔体からなる自動車 ディーゼルエンジンの排気ガス浄化用パティキュレート フィルター。 孔体中に含没されたA1又はA1合金とからなり、Si Cが全体の40~70体積%、20℃での熱伝導車が2 00W/m·K以上、20~200℃の亀田での平均数 膨張係数 A が 1 0 - 6 / C単位で

 $-5.37 \times 1 \text{ n}(x) + 25.10 < y < -8.04 \times 1$ n(x)+39.19

電気工業株式会社伊丹製作所内

弁理士 山本 正結 100083910

(4) 代理人

で扱される範囲内であることを特徴とするAi-SiC (式中の1ヵは自然対数、xはSiCの体積%を投す) 系複合材料。

以上であることを特徴とする、請求項4に記載のA1ー 20℃かの数位導容が250W/m·K SiC系複合材料。 [請求項5]

【群水項8】 糖水項4又は5の複合材料をヒートシン クとして用いた半導体装置。

最終頁に嵌く

【請求項1】 請求項1のSiC多孔体の製造方法であ 3重量%となるように混合し、成形体とした後、不活性 ガス雰囲気中において温度2000~2400℃で熱処 つて、Si粉末と模案粉末とをSi畳が全体の11~1 理することを特徴とするSiC多孔体の製造方法。

【請求項8】 Si粉末及び炭素粉末中に含まれるFe 及びA1の不純物量がそれぞれ100ppm以下である ことを特徴とする、請求項1に記憶のSiC多孔体の製

【開水項9】 請水項4のA1-SiC系複合材料の製 たAI又はAI合金を加圧下で容浸することを特徴とす 造方法であつて、請求項1のSiC多孔体中に、容器 るAI-SiC系複合材料の製造方法。

20重量%までであることを特徴とする、請求項9に配 【群求項10】 A1合金中のSi 品がA1合金全体の 版のAIーSiC系複合材料の製造方法。

[発明の詳細な説明] [000] [発明の属する技術分野] 本発明は、各種電子及び電気 機器、機械構造部品、並びに化学装置等の広汎な分野に 有用な、高い熱伝導率と低い熱膨張係数を有するA1ー SI系複合材料、及びその骨格となるSIC多孔体に関

用途は、半導体洗浄液のリサイクルと排液処理のための 彼体域過用フィルターや、自動車ディーゼルエンジンの i C) 粒子を、その粒界相を介して互いに焼詰ネッキン は、近年各種フィルタとして注目されている。その主な **砕気ガス冷化用のパティキュレートフィルタに向けられ** 【従来の技術】セラミック多孔体、特に段化ケイ粉(S グした三次元件格状組織を有する炭化ケイ素系多孔体 [0002]

る。このため、耐食性の良いセラミックスを用い、その レートフィルターの場合には、処理ガス中の箇部なパテ の向上と共に、高温ガス下での耐熱性及び耐食性が要求 される。このため、上配の場合と同様のセラミックスの 力の向上と共に、処理液に対する高い耐食性が吸収され 気孔摩を上げると共に、平均細孔径や孔径部分の構造を 故良する獣みがなされている。また、後者のパティキュ イキュレートの効率的な拡集並びに有害ガスの分階能力 処理液中の微細な粒子の捕集館力並びに液の透過処理館 【0003】前者の液体認過用フィルターの場合には、 改良が進められつつある。

浄化用パティキュレートフィルターでは、フィルタ自体 の昇浪による基本性能の劣化を抑えるために、高い熱伝 導性と、常温から実用温度までの温度範囲で低熱膨張性 フィルター等として使用する際に、形状保持のための数 缺的な強度が備わっている必要がある。 更に、 排気ガス [0004] また、このようなセラミック多孔体には、 であることも求められている。

は、その特徴を生かし、金属と複合された複合材料とす ることによって、半導体数因のヒートシンク材として注 目されている。その右力な候補として、フィルタ用途両 【0005】一方、このような高熱伝導性と低熱膨張 性、機械的な強度を兼ね備えたセラミック多孔体材料 様に上記のSiC多孔体が脚光を浴びている。

とにより、AI-SiC系複合材料が得られる。このよ うなAIーSIC系複合材料は、一般にAI中にSIC にして作製される。まず、SIC粉末をパインダーと共 に成形し、これを焼詰して多孔体とする。次に、このS i C多孔体に溶船したAI叉はAI合金を溶浸させるこ 【0006】かかる複合材料として、SIC多孔体にA I 又はAI合金を容優して複合化させたものがある。こ のようなA1-S;C系複合材料は、例えば以下のよう 粒子が分散した粒子分散型複合材料の組織を持ってい

首に近い熱感強係数を持っているが、近年の半導体デバ は、粒子分散型複合材料に適用される熱糖硬係数の理論 イス用のヒートシンク材には、乾虧斑係数がより一層小 さく、且つ慰伝導串の高い複合材料が吸水されている。 【0007】上記した従来のAI-SiC系複合材料

[発明が解決しようとする課題] 上記した粒子分散型技

合材料の組織を有する従来のAIーSiC系複合材料に 対して、更に熱感要係数を小さくし且つ熱伝導學を高め ることが愉討され、これを解決する方法としてSiCを 骨格構造化した多孔体が提案されている。

A化し、SiCとして再折出するときに、SiC粒子同 土が焼結して骨格構造化したSiC多孔体となる。この 1合金を容蔑させることにより、AI-SiC系複合材 るように、まず、SiC粉末をパインダーと共に成形し る。この焼成によって、SiC粒子の一部が昇華してガ 骨格構造を有するS i C多孔体に、溶験したA I 叉はA (平成11年度秋期大会)」第255頁に報告されてい [0009] 例之ば、「粉体粉末冶金協会講演概要集 て、不佰性ガス中にて2000℃以上の温度で焼成す **丹を仰ることができる。**

[0010] このようにS;C粒子が骨格構造を形成す ることによって、同じSiC含有位のAI-SiC系核 し、これを分散固化する鋳造法によって得られるものの げっている、いわゆる粒子分散型複合材料よりも、熱節 摂係数が小さくなる。これは、SiCが骨格構造を形成 る。更に、このようなSIC骨格構造を有する複合材料 は、熱伝導率の高いSiC粒子が連続相となっているた めに、粒子分散型複合材料よりも高い熱伝導率が得られ 合材料であっても、AIを主成分とする金属粉末とSi C粉末とを混合し、これを成形して焼結する焼結法によ ように、AI系マトリックス金属中にSiC粒子が散ら って得られるものや、AI格陽中にSiC粉末を投入 することで、A1部分の熱酸蛋が抑制されるためであ

伝導卓が低いため、フィルタ用あるいは半導体装配用の れるが、それでも例えば上記購消紙要集に配做のものは 【0011】しかし、このようなSiC粒子の骨格構造 料であっても、そのベースとなるS i C多孔体自体の熱 いずれの用途にも十分な熱伝導率ではない。即ち、通常 このような骨格構造の組織を持つA1-S;C系複合材 pは、然伝導率の高いSiC粒子が連続相を形成してお り、粒子分散復合材料よりも高い熱伝導率のものが得ら を有するSiC多孔体を使用したA1-SiC系複合材 170W/m·K程度と低い熱伝導率であった。

蓴邸を更に高めたSiC多孔体を提供すると共に、その SiC多孔体を用いて、優れた機械的強度と高い熱伝導 [0012] 本発明は、かかる従来の事情に鑑み、熱伝 率を有するA1−SiC系復合材料を提供することを目

[0013]

め、本発明が提供するSiC多孔体は、六角板状のa型 SiC粒子が焼結ネッキングした三次元骨格組織を持つ S i C多孔体であって、仮孔母が30~60%、平均描 孔径が10~200μm、JIS準拠の3点曲げ強度が 30MP a 以上、20℃かの転位斡替が10W/m·K 【概題を解決するための手段】上記目的を達成するた

以上であることを特徴とする。

9、SiCが全体の40~70体債%、20℃での熱伝 【0014】また、上配S;C多孔体を用いる本発明の Al一SiC系複合材料は、上記SiC多孔体と、該S 導母が200W/m·K以上、20~200℃の範囲や IC多孔体中に含浸されたAI又はAI合金とからな の平均熱膨張係数yが10-6/C単位で

(式中の1nは自然対数、xはSiCの体積%を表す) n(x)+39.19

 $-5.37 \times 1n(x) + 25.10 < y < -8.04 \times 1$

で安される範囲内であることを特徴とする。 0015

C粉末を高温で焼成するのではなく、Si粉末と炭素粉 の骨格構造化を工夫することにより、更に強固なSiC 末を混合して高温で焼成する。このとき、SiとCの各 粉末の配合組成をややSiに笛む組成、即ちSiを全体 の11~13重位%にすることで、強固なSiC粒子の [発明の実施の形態] 本発明においては、SiC多孔体 位子の骨格構造体が得られた。即ち、従来のごとくSi 骨格構造体が作製できる。

30~60%、平均細孔铅が10~200µm、JIS に節拠した3点曲げ強度が30MPa以上、20℃での SiC多孔体の気孔率は原料の炭素粉末の粒度分布や成 形圧を変化させることにより制御でき、粒度分布が広い

熱伝導率が10W/m·K以上のSiC多孔体となる。

【0020】SiC多孔体の製伝導串や強度は細孔径や 気孔率により変化するが、本発明においては、気孔率が

> SiC化する。この時点では結晶系が立方晶系の3C型 SiCが生成するが、更に温度が上がり2000℃を越 C (a型SiC) に転化し(図1のSEM写真 (図中に うに六角板状の結晶となる。このS;この六角板状結晶 えると、生成した3C型SiCは六方晶系の6H型Si ホナスケールの長さが200mに相当する) に示すよ の生成と同時に、このS;C粒子が焼結ネッキングして 4 5 0 ℃付近で始まり、彼相のSiとC粉末が反応して て、SICを形成する。この反応は、SIが溶験する1 [0016] SiとCはSiが昇華する南温で反応し 三次元骨格構造が形成されるのである。

なり、生成したSiC粒子同士を焼結ネッキングさせる 率の低いSi相がSiC粒子間に生成して、SiC多孔 い。Siをやや多い組成にすると、余剰のSiがガスと 働きをする。しかし、余剰Si亞が多すぎると、熱伝導 [0011] S i を全体の10単位%にすると5 i C1 体の熱伝導率が低下する。逆にSi 量が少なすぎると、 SiC粒子間の焼秸が遊まない。このような観点から、 Si粉末とC粉末の混合に際しては、Siが全体の11 00%粉末ができるが、これでは強固な骨格ができな ~73 重量%の範囲となるように混合する。

した後、Ar 等の不活性ガス雰囲気中で焼結する。 焼結 は焼結が進行しない。また、焼結温度が2400℃を越 る。また、成形体を作成する際の圧力が高いほど、強固 温度は2000℃以上が必要であり、2000℃未満で なSiC多孔体が得られるので、通常は500~100 [0018] Si粉末とC粉末の混合粉末は、成形体と 【0019】このようにして得られたSiC多孔体は、 えると、SiCの昇華が徴しくなるため収率が低下す MP a 程度の成形圧を用いることが好ましい。

[0023] また、このAI-SiC複合材料は、Si

·K以上のA1-SiC系複合材料が得られる。

pm以下に低下させることにより、骨格となるSiCの 熱伝導率自体が向上するため、熱伝導率が250W/m

1 — S i C系複合材料が仰られる。更に、原料の S i 粉

粉末を用いても、敷伝導串が200W/m·K以上のA

末とC粉末中の不純物元素、特にA1とFeを100p

気筋破除数が小さくなる。即ち、本発明のA1-SiC 系複合材料においては、20~200Cの範囲での平均 4人のようなが、SiC粒子が分散した組織を持つAlーS i C系複合材料と比べて、同じSiC含有量であっても C多孔体の三次元骨格情造がAI叉はAI合金の膨張を 県防御保敷y (単位10-6/℃)は、

多孔体に比べ、SiC粒子同士の結合が強固であり、機

被的強度が高くなると共に、熱伝導率も高くなる。即

位子状のSiC粉末を成形及び焼結して作製したSiC

特醒2001-181066

€

 $-5.37 \times 1n(x) + 25.10 < y < -8.04 \times 1$ n(x)+39.19

5 (High Temperatures-High Pressures, 1997, vol. 2

pages73-79参照)。このような理由により、本発明 板状の6H型(α型)SIC結晶の板状面に沿って熱が 伝導するため、SiC多孔体自体が極めて熱伝導率が高

のSiC多孔体では、図2に示すように、主として六角

が小さく、板状面に平行なる軸方向には高い。経験的に

は、c軸方向の熱伝導率はa軸方向の0.7倍程度であ

一般に6H型SIC結晶の熱伝導率は結晶軸方向に 汝存して変化し、板状面と垂直なら軸方向には熱伝導率 (式中のInは自然対数、xはSiCの体質%を投す) の関係を消たしている。

は、六角板状の中型SiC粒子が旋結ネッキングした三 Si以外にも復由のMg、Fe等のSiCとAl合金の ルター材料として優れた機能を発揮する。しかも、この [0024] A1-S1C条複合材料の平均配販服機 り、同じ組成の粒子分散型複合材料と比較すると小さい に、機械的強度が高く、高透過性能の各種フィルターと して利用でき、特に液体液過用フィルターや自動車ディ **ーゼルエンジンの俳気ガス浄化用パティキュレートフィ** SiC多孔体は、六角板状のSiC結晶が互いに絡み合 め、水銀圧入法で調定した多孔体の見掛けの細孔径より ら小さな粒径の粒子を捕猟することができ、透過性能に 具体的には2.0~10.0×10−6/℃の結開内にあ 次元骨格組織を有し、耐熱性及び耐食性を有すると共 t、AlマトリックスのSi含有低により変化するが、 熱脳斑係数を示す。尚、蛇脚斑係数を低下させるため、 【0025】このように、本発明の上記SIC多孔体 いながら強固に結合している骨格特徴の組織を持った **類れ住を向上させる元素を添加してもかまわない。** 凝れている。

ç

め、機械的強度が低くなる傾向にある。従って、炭素粉 【0021】上記した本発用のSiC多孔体中に、容融

末の平均粒径は160μm以下とすることが好ましい。

ど、得られるSiC多孔体の平均細孔径が大きくなるた

る。また、原料の炭素粉末の平均粒径が大きくなるほ

炭素粉末ほど、また成形圧が高いほど気孔率が低下す

は、低熱膨張係数を有し且つ高熱伝導率を持つため、各 種の放熱材用途に利用することができ、特に半導体装置 [0026] また、本発用のA1-SiC系複合材料 目のヒートシンク材として好適である。

-Si合金を用いると、私加成分のSiによってSiC

SiC多孔体中に溶液する金属がAI合金の場合、AI

て、AIーSIC系複合材料を形成することができる。

したA1又はA1合金を加圧下で溶没することによっ

多孔体との濡れ性が向上すると共に、熟肪損保敷を下げ

ることができる。即ち、AI合金中のSi統加弘が多い

ほど、A1合金の熱酸張係数は低下する。しかしなが

ら、その一方でSIの畳が多くなると、金属柏の熱伝導 性が低下する。従って、本発明では金属相をA1-Si 合金にする場合、これらのパランスをとろため、容禄す

[実施例] 実施例1 [0027]

> るA 1 合金全体の2 0 重畳%までS i を添加したA 1 合 金を用い、SiCが複合材料全体の40~10体積%と

熱伝導率が高いSiCが相互に結合したSiC骨格部分 を熱が優先的に伝わるため、熱伝導率が極めて高い複合 材料となる。本発明方法によれば、一般のS:粉末とC

【0022】本発明のAI-SiC複合材料は、極めて

なるように関賂する。

F記扱1に示すように、平均直径1~175μmの市販・ 8体とし、これら各成形体を1気圧のArガスが囲気中 県鉛 (C) 粉末と、平均粒径20~36μmのSi粉末 うに混合した後、100~700MPaの成形圧力で成 とを、Si 量が10.5~13.5 塩量%の組成となるよ において焼枯温度1900~2400℃で焼枯すること により、それぞれSiC多孔体を製造した。

[0028] 比較のため、試料6、15、27、28と して、SiC粉末を焼枯して得られた従来のSiC多札 本にしいたも回扱に併配した。

近、これら比較のための n、試料15が50μm、試料27と試料28が70μ これら比較例の試料は、以上の各SiC粉末を表1に記 以料で用いたSiC粉末の平均粒径は、試料6が30μ nであり、各SiC粉末中に含まれる不純物のAIとF eの量 (単位ppm) は数1中に示したとおりである。

•

4至2001-181066

9

છ

[0029]

28* SiC粉末の多孔体(SiC粉中AI 肚1、Fo量2) (注) 我中の*を付した試料は比較例である。

2300

72.0

2300

92 92 92

SiC粉末の多孔体(SiC粉中A1母1、Fe母2)

2300 2300 2300

9 8 9 90

72.0 72.0 72.0

135 35

22 120

2 2

22 8

153 175

22 54

38 ន 8

23*

[0030] 得られた各SiC多孔体について、相対密 度、平均細孔程、20℃での熱伝導率、3点曲げ強度を 頭定し、その結果を下記数2に示した。尚、各多孔体の 気孔率は表1に配載していないが、表の密度値を100 OA! (Si嵒0wt%) XはA!-Si合金 (Si嵒 %から登し引いた質である。次に、下記喪2に示す組成 10~20wt%) を660℃に保持して溶融させ、圧 カ200MP aで各試料のSiC多孔体中に溶漫させ

体に同様にAIXはAI合金を溶浸させたAI-SiC 尚、各複合材料の相対密度は、全ての試料で100%で あった。また、SiC粉末を用いて作成したSiC多孔 **条複合材料についても、同様に評価した結果を表3に併 導車、熱膨張係数を測定し、その結果も女2に示した。** せて示した。

[0031]

た。得られた各AI-SiC系被合材料について、熱伝

(×10-6/C) A1租成 熱伝導率 熟肪蛩係数: 9.00 8.30 8. 70 9.00 A1-SiC系複合材料 (W/m·K) 2 245 202 199 203 (Sivt%) [表2] 細孔径 熱伝導率 曲げ強度 (MPa) 102 75 115 82 102 (W/m·K) SiC多孔体 2 15 (m m) នននន ន 密度 8 ş

*

12.30	8, 30	8, 30	6.30	4,80	3, 50	6.30	4.80	3.50	7.50	8.30	9. 10	12.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	3.60	3.00	2.50	6.90	6.40
188	276	536	240	238	233	321	335	346	288	245	235	199	245	247	249	251	251	346	335	321	288	268
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>e</u>	20	10	50
02	115	115	140	170	200	140	170	200	82	115	102	20	122	115	62	35	30	200	202	500	102	112
œ	15	15	27	42	28	27	45	28	40	15	=	7	15	12	12	15	15	28	28	82	42	42
23	23	23	22	27	53	52	27	62	53	23	83	23	01	23	100	199	506	83	53	62	31	93
40	40	9	21	9	2	51	8	2	2	40	6	40	\$	40	40	40	9	2	20	2	20	2
9	2	œ	6	01	=	12	13	14	15	16	17	*81	19	8	21	22	23*	24	52	92	27 *	58 *

【0034】(1) パイプ状フィルターの内部から外部 へ、粒径10、20、30μπの各ポリエチレン粒子の (注) 妻中の*を付した試料は比較例である。 【0032】上配表2から分かるように、本発明の実施 例によるSiC多孔体は、機械的強度と熱伝導車が高

く、年に下純物の少ないSi粉とC粉を用いて作成した SIC系複合材料は低熱膨張係数であると共に、高熱伝 導率であった。一方、SiC粉末を焼結して作製したS 多孔体の特性が優れている。また、本発明によるA1-

(2) パイプ状フィルターの内部から外部へ、 柏木を圧

力0.1MPaで連続供給して、透過流量を測定した。 (3) パイプ状フィルターの内部に位気圧を負荷し、 力を上げながらフィルターが敬虔する耐圧力を倒定し

慰濁液 (濃度10ppm) 100mlを圧力0.1MP

a で適過させ、粒子の補集母を測定した。

i C多孔体にAl又はAl合金を含役させたAlーSi C系複合材料の熱膨張係数は、本発明のものに比べ大き くなった。

Щ

(4) 上記実験(1)で粒径30μmの粒子を偏集後、フ ィルターの国路部に 100Wの包力を印加して通知発熱 させ、捕集されたポリエチレン粒子が完全に燃焼し終え

上記実施例1の試料3、6、14、及び15の各SiC・・ mmのSiC多孔体を切り出し、その一端を供脂で封止 してパイプ状フィルターを作毀した。この各パイプ状フ イルターを用いて以下の実験を行い、その結果を下記数 多孔体を用いて、外径8mm、肉厚 0.2mm、長さ5 [0033] <u>実施例2</u>

るまでの愁焼時間を測定した。

[0035]

3にぶした。

献压力 燃焼時間 (sec) ÷ 2 (MPa) .3 透過液量 (1/sec/m) 260 185 120 10 m 20 m 30 m m 粒子の補集率(%) 8 9 8 ŝ 82 90 8 2 88

(注) 表中の*を付した試料は比較例である。 [0036] 本発明のSIC多孔体から作製したフィル ターは、従来のSiC粒子を焼結した多孔体で作買した フィルターに比べ、性能的に優れていることが分かる。

即ち、六角板状の8型SiC粒子が結合した枚條な細孔 構造を有するため、木魚圧入法で砌定した見掛けの細孔 谷 (表2参照) よりも小さな粒子を捕集することがで

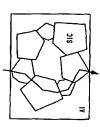
9.8 9 72 0 15* *9

[0037] 奥施例3

上記英施例1の試料3、7、13及び19と同じ製造方・ 置を製造した。図1において、1は本発明の複合材料か 法で作戦したAIーSiC系複合材料からなる放熱基板 らなる放熟基板、2は同基板上にロウ付けされた電気絶 を用いて、図3に示すようなパワーモジュール半導体装 **校性の宣化アルミニウムセラミックス(敷伝導率170** 放熱基板1に機械的に固定されたアルミニウム合金から なる冷却構造体である。尚、放熱基板1の上下面と基板 2の下面にはニッケルメッキが、 基板2の F面にはWメ タライズ母及びニッケルメッキ困を介して鍋の導体回路 **忍が形成されている。また、放熱基板1と冷却構造体4** との牙面には、予めシリコーンオイルの描い賑が形成さ れている。半導体茶子3はAgーSn系の半田で接続さ れている。尚、 4部材の間、 特に放熱基板 1の周辺の梭 W/m·K) 製の基板、3はシリコン半導体装子、4は 被状態は良好で問題はなかった。

て、-60℃で30分間保持した後150℃で30分間 たところ、接続部周辺の損傷及びモジュール特性の劣化 【0038】このような構造の各アッセンブリーを用い 保持する昇降温の冷熱サイクルを1000サイクル行っ は観測されなかった。以上の結果から、本発明の方法で 製造されたAIーSiC系複合材料を、過酷な裏用条件 で使われる半導体装置の部材に用いても、何ら支障なく いの頃のモジューケに比べて毎出力・角熱食荷のパーン **皮用可能なことが判明した。尚、本発明の複合材料を、**

[図2]



ナルコンピュータなの半導体装配に実装する評価も行っ たが、その実用信頼性には何ら問題のないことが確認さ

[0039]

AI合金を溶漫することによって、高い熱伝導率を持つ 【発明の効果】本発用によれば、六角板状のa型SiC り、高い機械的強度と熱伝導率を兼ね備えたSiC多孔 体を提供することがでる。このSiC多孔体にAI又は と共に、熟膨張係数の小さいAI-SiC系複合材料を 結晶が強固に結合した二次元骨格構造を持つことによ 提供することができる。

用いると、補棄性能や透過性能に優れると同時に、高強 SiC系複合材料は高熱伝導率であるため、半導体装置 【0040】 本発明のSiC多孔体はフィルターとして 度のためにフィルター戽みを消く設定でき、高い路盆性 トフィルターとして好適である。更に、本発明のAIー 能を示す。また、このSiC多孔体は敷伝導中が高く、 で、ジーゼルエンジンの排気ガス浄化用パティキコレー **南集した煤などを効率よく燃焼させることができるの** 用のヒートシンクとして有効である。

[図面の簡単な説明]

[図1] 本発明のSiC多孔体を構成するSiC粒子の

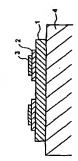
【図2】本発明のS i C多孔体を熟が伝わる状態を説明 SEM写真である。

【図3】本発明のA1-SiC系多孔体を放熱基板とし て用いた半導体装置を示す概略の断面図である。 する概略因である。

【符号の説明】

- 放熟基板
- 半導体来子 冷熱構造体

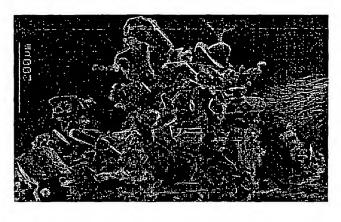
[図3]



[図1]

特別2001-181066

8



レロントページの統令

BB07 BC12 BD01 CA03 CB06 4G001 BA60 BA62 BB22 BC47 BC52 Fターム(参考) 4D019 AA01 AA03 BA01 BA02 BB06 BC54 BC77 BD03 BD05 BE31 BE33

5F036 AA01 BB01 BD03 BD14 4G019 FA11 FA13